PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43)Date of publication of application: 13.05.1992

(51)Int.Cl. CO7C 25/18 B01J 23/46 B01J 31/24 CO7F 9/50 CO7F 9/53 CO7F 15/00 CO7B 61/00 CO7F 3/02

(21)Application number : 02-263440 (22)Date of filing:

01.10.1990

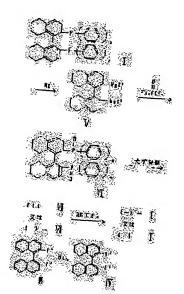
(71)Applicant: TAKASAGO INTERNATL CORP

(72)Inventor: SAYO NOBORU

KUMOBAYASHI HIDENORI (54) 2,2'-BIS(DIPHENYLPHOSPHINO)-5,5',6,6',7,7',8,8'-OCTAHYDRO-1,1'-BINAPHTHYL AND TRANSITION

NEW MATERIAL:2, 2'-Bis(diphenylphosphino)-5,5',6,6',7,7',8,8'octahydro-1,1'- binaphthyl expressed by formula I. USE: A ligand of a catalyst, containing a complex thereof with a transition metal such as rhodium, ruthenium, iridium, palladium or nickel, having excellent catalytic activity as the catalyst for various asymmetric syntheses such as asymmetric hydrogenation, asymmetric isomerization and asymmetric silylation and capable of producing optically active substances of high optical purity.

PREPARATION: A compound expressed by formula III (X1 is halogen) is hydrogenated in the presence of a ruthenium-carbon catalyst to provide a new substance expressed by formula IV, which is then allowed to react with metallic magnesium in the presence of the ruthenium-carbon catalyst to afford a new substance expressed by formula V. The resultant substance expressed by formula V is subsequently reacted with a diphenylphosphinyl halide to provide a new substance expressed by formula VI, which is then optically resolved and subsequently reduced with trichlorosilane to afford the objective optically active substance expressed by formula I.



LEGAL STATUS

(

(

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

[Date of extinction of right]

® 公開特許公報(A) 平4-139140

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月13日

C 07 C 25/18 B 01 J 23/46

3 0 1

7731-4H

Z

2104-4G×

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全10頁)

❷発明の名称

2, 2'-ビス(ジフエニルホスフイノ)-5, 5', 6, 6', 7, 7', 8, 8'-オクタヒドロー1, 1'-ビナフチル及びこれを配位子とする遷移金属錯体

②特 願 平2-263440

②出 願 平2(1990)10月1日

加発明者佐用

昇 東京都大田区蒲

東京都大田区蒲田 5 丁目36番31号 株式会社高砂リサー

チ・インステイテユート内

⑫発 明 者 雲 林 秀 徳

東京都大田区蒲田 5丁目36番31号 株式会社高砂リサー

チ・インステイテユート内

⑪出 願 人 高砂香科工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番22号

⑭代 理 人 弁理士 有賀 三幸

外2名

最終頁に続く

明 知 書

1. 発明の名称

2.2'ーピス(ジフェニルホスフィノ) -5.
 5',6,6',7,7',8,8' -オクタヒドロー1,1' -ピナフチル及びこれを配位子とする遷移金属錯体

2. 特許請求の範囲

1. 次式(I)

で表わされる2.2' ーピス(ジフェニルホスフィノ) -5.5', 6.6', 7.7', 8.8' ーオクタヒドロー1.1' ー ピナフチル。

2. 2,2'ービス (ジフェニルホスフィノ) -5,5',6,6',7,7',8,8' ーオクタヒドロー1,1'ービナフチルを配位子とする遷移金属錯体。

3. 遷移金属がロジウム、ルテニウム又はイリ

ジウムである請求項2記載の錯体。

4. 次式(Ⅱ)

(式中、R¹はハロゲン原子、ハロゲン化マグネ

で表わされる5.5',6,6',7,7',8,8' ーオクタヒドロー1,1'ーピナフチル誘導体。

5. 2.2'ージハロゲノー1.1'ーピナフチルをルテニウムー炭素触媒の存在下に水素化することを特徴とする2.2'ージハロゲノー5.5',6,6',7,7',8,8'ーオクタヒドロー1,1'ーピナフチルの製造法。

6. 2.2'ージハロゲノー1,1'ーピナフチルをル テニウムー炭素触媒の存在下に水素化した後、金 属マグネシウムを反応させ、次いでジフェニルホ スフィニルハライドを反応させることを特徴とする2,2'ーピス(ジフェニルホスホリル)-5,5',6,6',7,7',8,8'ーオクタヒドロー1,1'ーピナフチルの製造法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は新規なホスフィン化合物に関し、更に詳細には、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、パラジウム、ニッケル等の遷移金属と錯体を形成することによって種々の不斉合成反応における有用な触媒となり得る新規なホスフィン化合物、その製造中間体及び当該中間体の製造法に関する。〔従来の技術〕

従来、有機合成反応に利用できる遷移金属錯体、例えば、不斉水素化反応、不斉異性化反応、不斉 シリル化反応等不斉合成反応に用いられる遷移金 属錯体触媒について数多くの報告がなされている。 中でもルテニウム、ロジウム、パラジウム等の遷 移金属に、光学活性な第三級ホスフィン化合物を 配位させた錯体は、不斉合成反応の触媒として優

ルの不斉水素化反応において、光学純度 6 6 % ee のシトロネロールが得られたとの報告がある [S. INOUE ら; "CHEMISTRY LETTERS", p 1007~1008 (1985)]。

[発明が解決しようとする課題]

上述のように、不斉合成反応の触媒としてより 高い性能を有する錯体を提供するために、特殊な ホスフィン化合物が多数開発されているが、対象 とする反応や基質によっては、選択性、転化率、 持続性等の面で未だ充分に満足できない場合があ り、従来の触媒に比べ、画期的に高い触媒性能を 有する錯体を与える新しいホスフィン化合物の開 発が望まれていた。

[課題を解決するための手段]

本発明者らは、上記課題を解決すべく、多くのホスフィン化合物について鋭意研究を重ねた結果、BINAPのピナフチル基の代わりに、 5,5',6,6',7,7',8,8' ーオクタヒドロピナフチル基(ピテトラヒドロナフタレン基)を用いた新規ホスフィン化合物を配位子とする遷移金属錯体が、BINAP,p-

れた性能を有するものが多く、この触媒の性能を 更に高めるために、特殊な構造のホスフィン化合 物がこれまでに多数開発されてきた(日本化学会 編 化学総説32「有機金属錯体の化学」p 237. ~ 2 3 8 、昭和 5 7年)。とりわけ、2,2'ーピス (ジフェニルホスフィノ) -1.1'-ピナフチル (以下、単に「BINAP」という)は優れた配位子 の一つであり、このBINAP を配位子としたロジウ ム錯体 (特開昭55-61937 号公報) 、及びルテニ ウム錯体 (特開昭61-6390号公報) がすでに報告 されている。また、2,2'-ピス〔ジー(p-トリ ル) ホスフィノ] -1.1'-ピナフチル(以下、 「p-T-BINAP」という)を配位子としたロジウム 錯体(特開昭60-199898号公報)、及びルテニウ ム錯体 (特開昭61-63690 号公報) についても、 不斉水素化反応、不斉異性化反応において良好な 結果を与えることが報告されている。更に、2.21 ーピス(ジシクロヘキシルホスフィノ) -1.1'-ピナフチル(以下、「CyBINAP」という)を配位 子としたロジウム錯体を触媒として用いたネロー

T-BINAP 及び CyBINAPを配位子とする錯体に比べて、不斉合成における選択率及び転化率を著しく高めることを見出し、この知見に基づいて本発明を完成した。

すなわち、本発明は、次式(1)

で表わされる2,2'ーピス(ジフェニルホスフィノ) -5.5'.6.6'.7.7'.8.8' ーオクタヒドロー1,1'ーピナフチル(以下、「0cH-BINAP」という)及びこれを配位子とする遷移金属錯体、並びに 0cH-BINAP の製造中間体である次式(II)

(式中、R - はハロゲン原子、ハロゲン化マグネ

で表わされる5.5′,6,6′,7,7′,8,8′ ーオクタヒドロー1,1′ーピナフチル誘導体及びその製造法を提供するものである。

本発明に係るOcH-BINAPには、(+)体及び (一)体の光学活性体が存在し、本発明はこれら の(+)体、(一)体及びラセミ体のいずれをも 含むものである。

本発明のOcH-BINAP は、例えば次の反応式に従って製造される。

$$(II) \qquad (IA)$$

$$X_1 \longrightarrow X_2$$

$$X_3$$

オクタヒドロー1.1'ーピナフチル(IV)とした後、金属マグネシウムを反応させてグリニャール試薬
(V)とし、これにジフェニルホスフィニルハライドを縮合させることにより、2.2'ーピス(ジフェニルホスホリル)ー5.5'.6.6'.7.7'.8.8'ーオクタヒドロー1.1'ーピナフチル(VI)を得る。原料の2.2'ージブロムー1.1'ーピナフチル(Ⅲ)は、例えば高谷らの方法〔J. Org. Chem. 51.629 (1986)〕に基づいて合成することができ、その水素化はルテニウムー炭素触媒存在下に、水素圧50~150 kg/cm²、70~120 ℃で15~25時間行なわれる。

また化合物(IV)と金属マグネシウムとの反応 及び得られたグリニャール試薬(V)とジフェニ ルホスフィニルハライドとの反応は、通常のグリ ニャール反応に従えばよい。

ラセミ体(Ⅵ)は、光学活性なジベンゾイル酒 石酸を分割剤として用い、クロロホルムー酢酸エチルの混合溶媒から再結晶を行ない、析出結晶を 値取した後、1 N ー水酸化ナトリウムで処理して

$$\begin{array}{c}
M_{g} \\
M_{g}$$

$$\begin{array}{ccc} (+) & - & (VI) \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\$$

[式中、X ¹ 及び X ² はそれぞれハロゲン原子を示す]

すなわち、2.2'ージハロゲノー1.1'ーピナフチル (皿) をルテニウムー炭素触媒存在下に水素化 して2.2'ージハロゲノー5.5',6.6',7.7',8.8'ー

ホスフィンオキシドとし、光学活性カラム(キラルセルOG(ダイセル化学社製))を用いた高速液体クロマトグラフィーにより光学純度を検定し、光学的に純粋となるまでジアステレオマーの再結晶を繰返す。(一)ージベンゾイル酒石酸を用いた光学分割では化合物(VI)の(一)体がジアステレオマーとして析出し、(+)ージベンゾイル酒石酸を用いた光学分割では化合物(VI)の

(+) 体がジアステレオマーとして析出する。さらに、得られた (-) - (Ⅵ) 又は (+) -

(Ⅵ) を、公知の方法によりトリクロルシランで 還元すれば、本発明に係るOcH-BINAP の(+)体 又は(-)体を得ることができる。

このようにして得られる本発明のDCH-BINAPは、配位子として遷移金属と共に錯体を形成する。この錯体を形成する遷移金属としては、ロジウム、パラジウム、ルテニウム、イリジウム、ニッケル等が挙げられ、形成される錯体としては、例えば以下のものが挙げられる。

(Rh (COD) (OcH-BINAP)] C & O.

(Rh (COD) (OcH-BINAP)) PFs.

[Rh (COD) (OcH-BINAP)] BF4.

Rh (COD) (OcH-BINAP) Cl.

Rh (CO) (OcH-BINAP) Cℓ,

PdC L 2 (OcH-BINAP),

Ru₂C_ℓ (OcH-BINAP) (NEt₃).

Ru (OAc) 2 (OcH-BINAP).

[Rul(p-Cymene)(OcH-BINAP)] I,

(RuCl (CeHe) (OcH-BINAP)) Cl.

[Ir (COD) (OcH-BINAP)] BF4.

[Ir(COD)(OcH-BINAP)] PFa.

[Ir (COD) (OcH-BINAP)] ClO.

NiC & 2 (OcH-BINAP)

(式中、CODは 1.5-シクロオクタジェンを示し、Etはエチル基を示し、Acはアセチル基を示す。以下、同様。)

これらの遷移金属錯体は、例えば J. A. Osborn ら; J. Am. Chem. Soc., <u>93</u>, p2397~2407(1971) に報告されている [Rh(CDD)(dppe)] Cl O. (dppe は 1,2-ビス (ジフェニルホスフィノ)エ

 $(PPh_s)_2$ $(Ph_t)_2$ $(Ph_t)_3$ $(Ph_t)_3$ $(Ph_t)_4$ $(Ph_t)_4$ $(Ph_t)_4$ $(Ph_t)_5$ $(Ph_t)_4$ $(Ph_t)_5$ $(Ph_t)_5$ $(Ph_t)_6$ (Ph_t)

また、T. Ikariyaら; J. Chem. Soc., Chem. Commun. p922 (1985) に開示されている Ru₂C L₄(BINAP) (NEt₃)の合成法と同様にして、ルテニウムクロリドとCOD より容易に得ることができる [RuC L₂(COD)] 。と、本発明に係る OcH-BINAP をトリエチルアミンの存在下、トルエン溶媒中で加熱反応させることにより、

Ru₂C ℓ₄ (OcH-BINAP)₂ (NEt₃)を得ることができる。 このようにして得られる本発明の遷移金属錯体 は、不斉合成反応、例えば 2-(N-アシルアミノ) メチルー3ーオキソブタン酸エステルの不斉水素 化の触媒として用いると、高い触媒活性を示し、 タンを意味する)の合成法と同様にして製造する ことができる。

すなわち、オスポンらの方法 [J. Am. Chem. Soc., 93, p3089 (1971)] に従って、 [Rh(COD) Cl] 2、COD 及び AgClO.から合成した [Rh(COD) 2] ClO.と本発明に係るOcH-BINAP を 反応させることにより、 1.5ーシクロオクタジエンー [2.2'ーピス (ジフェニルホスフィノ) ー5.5',6,6',7,7',8,8' ーオクタヒドロー1.1'ーピナフチル] ロジウムパークロレート [Rh(COD)(OcH-BINAP)] ClO.を得ることができる。

また、市販品の1.5 ーシクロオクタジエンジー μ ークロロジロジウム [Rh(COD)Cl] 。と本発明に係るDcH-BINAP を塩化メチレン中で反応させることにより、 1.5-シクロオクタジエンー [2.2'ーピス (ジフェニルホスフィノ) ー5.5'、6.6'、7、7'、8.8' ーオクタヒドロー1.1'ーピナフチル] 塩化ロジウムRh(COD)(OcH-BINAP)Cl が得られる。

さらに、G. Wilkinson; Inorg. Synth., <u>8</u>, p214~217 (1966)に報告されている Rh(CO)C*L*

高い光学純度、および高いジアステレオ選択率を持った2ー(Nーアシルアミノ)メチルー3ーヒドロキシブタン酸エステルを与える。また、ゲラニオールあるいはネロールの不斉水素化の触媒活性を示し、しかも高いに不斉収率でシトロネロールを得ることができる。は、大阪に係る「Och-BINAPの(一)体又は、たを配位子としたできる。を金属錯体を触媒として用いることにより、不斉合成反応において動きるにとができる。

〔実施例〕

次に、実施例を挙げて、本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

なお、以下の測定には次の機器を用いた。

NMR:AM-400型装置(400MHz)

(ブルッカー社製)

内部標準物質:¹K-NMR…テトラメチルシ ラン

フン

外部標準物質:゚゚゚P-NMR ・・・8 5 % リン酸

旋光度: DIP-4型装置(日本分光工業㈱製)

光学純度:高速液体クロマトグラフィー

L-6000 (锅日立製作所製)

検出器: U V 検出器 L-4000UV

(锅日立製作所製)

カラム:キラルセル〇G(ダイセル化

学社製)

条 件:ヘキサン/イソプロピルアル

 $3 - \nu = 9.0 / 1.0$

流 速:1 吨/分

検 出: UV 254 nm

化学純度:高速液体クロマトグラフィー

L-6000 (第日立製作所製)

検出器: UV検出器 L-4000UV

(㈱日立製作所製)

カラム:コスモシル 5 S L

(開日立製作所製)

条件:ヘキサン/イソプロピルアル

 $3 - \nu = 90 / 10$

6.6'.7,7',8,8'ーオクタヒドロー1.1'ービナフチル (VI) の合成:

1 ℓの4つロフラスコにマグネシウム4.26g (0.177 mol)を入れ、窒素置換の後、少量のヨードを添加した。乾燥テトラヒドロフラン20 mlを加え、続いて0.6 mlの1.2 ージブロモエタンを注射器を用いて添加した。これに、別に用意した2,2'ージブロモー5,5',6,6',7,7',8,8'ーオクタヒドロー1,1'ーピナフタレン(IV)32.5 g

(0.0774mol)のトルエン330mlとテトラヒドロフラン90ml混合溶液を、滴下ロートより7時間で滴下した。この時の反応液の温度は80~90であった。滴下後、更に94でで19時間提拌した。液温を5でに冷却してから、34.27g(0.148mol)のジフェニルホスフィン酸クロリドを30分で滴下した。次に液温を72でに加温し、3.5時間撹拌した。室温に戻した後、水100mlを加えて再び加温し、80でで20分撹拌し、再び室温にもどして一夜放置した。析出した白色固体を減取し、水100mlで2回洗浄し、次にへ

流 速:1 m2/分

検 出: UV 254 nm

実施例1

② 2.2'ージプロモー5,5',6,6',7,7',8,8' ーオクタヒドロー1,1'ーピナフチル(N)の合成:

500mlのステンレス製オートクレープに、

2.2° - ジプロモー1.1° - ピナフチル (田) 35g

· (0.085 mol), 5%ールテニウムー炭素 (NECHEM

CAT社製) 5.25g、酢酸エチル130ml及び

95%エタノール130㎡を加えた。水素圧50

kg/cm²、温度100℃で20時間水素化し、基

質に対して、4倍モルの水素の吸収を確認した後、

30 でまで冷却して触媒を濾別し、濾液を室温に て一夜放置して析出結晶を濾取した。

収量 30.6 g, 収率 85.7 %。 融点 146~147℃ 1H-NMR (CDC & a) 8 ppm:

1, 75 (m, 8H), 2, 08 (dt, 2H, J=17, 67Hz),

2. 33 (dt. 2H, J=17.67Hz), 2.77 (m, 4H),

6. 98 (d, 2H, J=8, 2Hz), 7. 42 (d, 2H, J=8, 2Hz).

② 2.2'ーピス(ジフェニルホスホリル)-5.5'.

キサンートルエン (9:1) の混合被 1 0 0 m2で 洗浄した後、減圧下 (0.1 mHg)、7 0 ℃で7時 間乾燥して3 2.8 g の表題化合物 (VI) を得た。

収率 64.1 %, 融点 300℃ (分解)

¹H-NMR (CDC ℓ 3) δ ppm :

6. 938 (d. 1H, J=13, 29Hz), 6. 958 (d. 1H, J=13, 29Hz),

7. 002 (d, 1H, J=3. 19Hz), 7. 022 (d, 1H, J=3. 19Hz),

7.36 (m, 4H). 7.43 (m, 4H). 7.51 (tq, 4H).

7.65(dq, 4H), 7.78(dq, 4H).

^{3 1}P-NMR (CDC ℓ ₃) δ ppm : 28.415

③ 2,2'ーピス (ジフェニルホスホリル) -5,5',6,6',7,7',8,8'ーオクタヒドロー1,1'ーピナフチ

ル (VI) の光学分割:

ラセミ体のホスフィンオキシド (Ⅵ) 90g (11.62mmol) を加温したクロロホルム2000mlに溶解し、別に (一) ージベンゾイル酒石酸47.69g (13.31mmol) を70℃の酢酸エチル1300mlに溶解し、両者を撹拌下に混合した。室温で一夜放置し、折出結晶を遮取し、減圧下(0.1mmHg) に室温で10時間乾燥して、57.94gの塩を得た。これ

を再びクロロホルム 7 0 0 ml、エタノール 1 2 0 ml及び酢酸エチル 1400 mlの混合溶媒に加温して溶解した後、室温で結晶を析出させ、これを遮取した後、減圧下(0.1 mlg) に室温で乾燥させて54.87 gの塩を得た。これに1.5N水酸化ナトリウム 1000 ml を加えてから、クロロホルム 1000 ml で 3 回抽出し、更に1.5N水酸化ナトリウム 4 0 0 ml で洗净、水 1000 ml で 3 回洗净後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮して32.48 gの光学活性な (VI) を得た。収率 44.21%

 $(\alpha)_{a}^{24} - 33.91^{\circ}$ (C=0.5. CHC ℓ_{a}).

一方、分割で生成した母液に1.5N水酸化ナトリウム1400mlを加え、クロロホルム1000mlで2回抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、別に用意した(+)ージベンゾイル酒石酸28gを70℃の酢酸エチル200mlに溶かした溶液をクロロホルム溶液に加え、室温で一夜放置した。析出結晶を減取し、再びクロロホルム700ml、エタノール120ml及び酢酸エチル1400mlの混合溶媒に溶かし、室温で析出した結晶

ルシラン1.88g(13.88mmol) とトリエチルアミン1.38g(13.64mmol) を加え、130℃で6時間撹拌した。室温まで冷却した後、3N水酸化ナトリウム100mlを加え、60℃で2時間撹拌した。室温まで冷却して有機層と水層を分離し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥してから濃縮して3.49gの(-)-(I)を得た。収率91.7%[α] $_{0}^{2}$ 4 -72.42 (C=0.504.トルエン).

融点 207~208で

'H-NMR (CDC L 3) δ ppm:

0.890(m, 2H), 1.27(m, 2H), 1.45(m, 4H),

1.54(dt, 2H), 1.84(dq, 2H), 2.64(dt, 2H),

2.71 (dt. 2H). 6.88 (dt. 2H). 7.03 (d. 2H).

7.20 (br s, 10H), 7.30 (m, 10H).

³¹P-NMR (CDC ℓ ₃) δ ppm : -15.3374

元素分析: (C44H40P2Rh として)

計算值 C;83.79%, H;6.39%

実測値 C;83.51%, H;6.38%

同様な操作で(+) - (VI) を用いて(+) -(I) を得た。 を確取し、1.5N水酸化ナトリウム1000mlを加えてから、クロロホルム1000mlで3回抽出し、水1000mlで3回洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、濃縮して29.8gの光学活性な(VI)を得た。収率 40.67%

 $(\alpha)_n^{24} + 34.66^{\circ} (C=0.5, EHC l_3).$

上記方法で得た (一) — (VI) および (+) ー (VI) は、光学活性カラム (キラルセル〇G) を付けた高速液体クロマトグラフィーにより各々 98.46 % ee, 100% eeであることを確認した。

① 光学活性な2.2'ービス (ジフェニルホスフィノ) -5.5'. 6.6'.7.7'.8.8'ーオクタヒドロー1.1'ービナフチル (I) の合成:

500mlの4つロフラスコに4.6gの(一)ー(VI)(6.04nmol)を入れて、窒素置換を行った後、キシレン150ml、トリエチルアミン3.67g(36.24nmol)及びトリクロルシラン4.91g(36.24nmol)を加え、室温で20分、90~110℃で20分、110~120℃で1時間、130℃で16.5時間撹拌した。更に、トリクロ

 $(\alpha)_{n}^{2} + 72.35$ ° (C=0.516, $+ \mu \pm \nu$),

融点 207~208℃

(+) - (I) の'H-NMRは上記 (-) - (I) と同一であった。

実施例2

実施例1④で得た(一) - OcH-BINAP (I)
0.4107g(0.652mmo1) とオスボルンらの方法に従い合成した [Rh(COD)2] Cl0.0.225g(0.537 mmo1) を塩化メチレン 3 mlに溶かし、室温で 3 時間反応せしめた。反応液を 1.5 mlに濃縮した後、エーテル 6 mlを徐々に加えた。析出結晶を違取し、エーテル 3 mlで洗浄後、乾燥して 0.48 gの 1.5ーシクロオクタジエンー2.2'ーピス(ジフェニルホスフィノ) - 5.5'.6.6'.7.7'.8.8' ーオクタヒドロー1.1'ーピナフチル)ロジウムパークロレート [Rh(COD)((-)-OcH-BINAP)] Cl0.4を得た。収率 9 5 %

³¹P-NMR (CDC ℓ_3) δ ppm : 25,01

元素分析: (Cs2Hs2ClO4P2Rhとして)

計算值 C;66.35%, H;5.57%

実測値 C:65.97%、H:5.49%

実施例3

5 0 ml の枝付ナスフラスコに、 5 3 mg (0.136 mmol) の [Rh(CO)₂Cl]₂ (アルドリッチ社製) と 1 7 4 mg (0.276 mmol) の実施例 1 ④で得た (ー) ー OcH-BINAP を入れ、窒素置換の後、塩化メチレン 5 ml を加え、室温で 2 時間撹拌した。 不容部を濾別した後、遮液を濃縮、乾燥して 0.206 g のカルボニルー [2,2'ービス (ジフェニルホスフィノ) ー 5.5',6,6',7,7',8,8' ー オクタヒドロー1,1'ービナフチル] ロジウムクロリド [Rh(CO)((-) - OcH-BINAP)] Clを得た。収率 95.1 %

'H-NMR (CDC ℓ_3) δ ppm:

1. $05 \sim 2.50 \, (m, 16 \, H)$, 6. $60 \sim 7.90 \, (m, 24 \, H)$,

^{3 1}P-NMR (CDC ℓ₃) δ ppm :

22, 44 (dd), 45, 75 (dd),

IR (KBr) : 2005 cm^{-1} (strong)

元素分析:(CasHaoC & DP2Rh として)

計算值 C; 67.81%, H; 5.06%

実測値 C; 67.2%, H;4.98 %

Commun., p1208(1989)〕で合成した [RuI2(p-Cymene)] 2 と 0.3035 g(0.481mmol)の実施例1
④で得た (一) ー 0 cH-BINAP を入れ、窒素置換の後に、塩化メチレン16 mlを加え、40 ℃で2時間撹拌した。塩化メチレンを留去し、減圧下(0.1 mm Hg)、室温で15時間乾燥して0.58 gのヨードーπーpーシメンー〔2,2'ーピス(ジフェニルホスフィノ)ー5.5',6,6',7,7',8.8'ーオクタヒドロー1,1'ーピナフチル〕ョウ化ルテニウム [RuI(p-Cymene)((-)~0 cH-BINAP)] I を得た。収率:定量的

³¹P-NMR (CDC ℓ₃) δ ppm :

23.2418(d), 39.7730(d)

元素分析:(CsaHsaI2P2Ru として)

計算值 C; 57.92%, H; 4.86%

実測値 C; 56.66%, H; 4.80%

実施例6

200mlの枝付フラスコに、0.985 g (3.38 mmol) のポネットらの方法 [Chem. & Ind., 1516, (1959)] で三塩化ルテニウムと 1.5ーシクロオク

実施例 4

100 mlの枝付フラスコに、(+) - OcH-BINAP 0.189g(0.3mmol) と、[Rh(COD)Cl]。(ストレムケミカルズ社製) 0.15g(0.6mmol)、NaBF、0.200g(1.8mmol)、(C2Hs)、NBF 0.013g(0.06 mmol)、塩化メチレン30 mlおよび水20 mlを入れ、5~10でで1.5時間反応せしめた。塩化メチレンを分液し、水を用いて各々20 mlで3回洗浄した。塩化メチレン溶液を濃縮乾固して(1.5-シクロオクタジエン) -2.2'ービス(ジフェニルホスフィノ) -5.5',6,6',7,7',8,8' ーオクタヒドロー1.1'ーピナフチルロジウムテトラフルオロボレート [Rh(COD)((+)-OcH-BINAP)] BF、0.279 gを得た。

元素分析:(Cs2Hs2BF4P2Rhとして)

計算值 C:67.26%。H;5.64%

実測値 C;67.31%、H;5.58%

実施例5

3 0 0 mlの枝付フラスコに、0.236 g (0.241 mmol) の真島らの方法 [J. Chem. Soc., Chem.

^{3 1}P-NMR (CDC ℓ₃) δ ppm :

44.78(d), 51.34(d).

元素分析: (CsaHssClaNPaRusとして)

計算值 C:66.16%, H:5.61%

実測值 C;67,03%, H;5.78%

実施例 7

2002の枝付フラスコに、1.94g (1.14

実測值 C;67,98%, H;5.65%

実施例8

50㎡の枝付フラスコに、M. Greenらの方法

(J. Chem. Soc.. (A) 2334 (1971年)] に基づいて合成した [!r(COD)(CH₃CN)₂] BF。0.64g
(1.36 mmol)を入れ、15㎡のテトラヒドロフランを加えた。続いて、実施例1④で得た(ー)ー
0cH-BINAP 0.86g(1.36 mmol)のテトラヒドロフラン溶液10㎡を加え、30分、室温で撹拌した。不溶物を濾別してから濾液を300㎡のエーテルに加え、室温で60時間放置し、析出結晶を減取、乾燥して1.3gの1,5ーシクロオクタジェンー [2.2°ーピス (ジフェニルホスフィノ)ー5.5°,6,6°,7,7°,8,8°ーオクタヒドロー1,1°ーピナフチル] イリジウムテトラフルオロボレート
[!r(COD)((-)-OcH-BINAP) BF。を得た。収率
93.9%

³ P-NMR (CDC ℓ ₃) δ ppm : 14.9 (s)

¹ H-NMR (CDC ℓ ₃) δ ppm :

3.95 (m, 2H), 4.26 (m, 2H), 6.94 (d, 2H).

mmoi) の実施例 6 で得られた Ru₂C l₄((-)-DcH-. RINAP)。(NEts) と 0.984g (12mmol)の酢酸ナトリ ウムを入れて、窒素置換を行った後、tertーブタ ノール50㎡を加え、85℃で10時間還流した。 その後50℃に冷却し、減圧下(20mm Hg)でtert ープタノールを留去して暗緑色の固体を得た。得 られた固体に30㎡のエタノールを加え、可容部 を取り出し、再び残渣に30㎡のエタノールを加 えて可容部を取り出し、容液を合せて濃縮乾固し た。続いてトルエン8㎡を加え加熱還流した後、 可容部を取り出し、n-ヘキサン16㎡を加えて、 冷蔵庫に一夜放置し析出固体を濾取し、減圧下 (0.1mm Hg)、室温で乾燥して1.48gの〔2,2'ー ピス (ジフェニルホスフィノ) -5,5',6,6',7,7', 8.8'-オクタヒドロー1.1'-ピナフチル]ルテニ ウムジアセタート Ru(OAc)₂((-)-OcH-BINAP)を得 た。収率 76.4 %

***P-NMR (CDC & 3) & ppm : 64.18 元素分析: (C4*H4*O4P2Ru として) 計算値 C:67.83%。H:5.46%

7.32(q.4H), 7.40(d.2H), 7.54(m.16H). 実施例 9

100mlの枝付フラスコに、0.2g(0.4mmol)の真島らの方法 [J. Chem. Soc., Chem. Commun., p1208 (1989)] で合成した [Ru(CeHe)Cl2] 2 と 0.505g(0.8mmol) の実施例 1 ④で得た(-)-0cH-BINAP を入れ、窒素置換の後に、エタノール90mlとベンゼン12mlを加え、50℃で45分間撹拌した。不容物を濾別した後、濾液を濃縮して0.62gのジクロローπーベンゼンー [2,2'ービス (ジフェニルホスフィノ) -5,5',6,6',7,7',8,8'ーオクタヒドロー1,1'ービナフチル] ルテニウム [RuCl(CeHe)((-)-0cH-BINAP)] Clを得た。収率 87.9 %

 1 H-NMR (CDC ℓ_{s}) δ ppm :

0. $95\sim2.60$ (m. 16H), 5. 59 (s, 6H), 6. 06 (d. 1H), 6. 89 (d. 1H), 7. $15\sim7.43$ (m. 6H), 7. 48 (m. 8H), 7. 72 (d. 1H).

*'P-NMR (CDC L *) δ ppm : 28.14(d), 37.19(d). 使用例 1 200 mlのステンレス製オートクレーブに、2 ーベンズアミドメチルー3ーオキソ酪酸メチル 3.56g(0.0143mo1) を入れ、窒素置換した後、 別に用意した実施例5で得られた [Rul(p-Cymene) ((-)-OcH-BINAP)] I 0.01g(0.00894mmo1) のジクロロメタン/メタノール=7/1混合被7 mlを加え、水素圧50kg/cm²、65℃で20時間撹拌した。反応後、反応液を高速液体クロマトグラフィーで分析した結果、転化率80%、ジアステレオ選択性91.6%、不斉収率99%eeで2ーベンズアミドメチルー3ーヒドロキシ酪酸メチル2.79g(収率78%)が生成した。 使用例2

200mlのステンレス製オートクレーブに、ゲラニオール16.1g(0.104mmol)、実施例7で得られた Ru(OAc)2((-)-OcH-BINAP)17.7mg (0.0208 mmol) 及びメタノール18 mlを加え、水素圧100kg/cm²、25℃で5時間撹拌した。 反応終了後、溶媒を留去し、減圧蒸留(クライゼン蒸留器)により15.89gのシトロネロールを得

特開平4-139140(9)

た。収率 9 8 %。また、シトロネロールの光学純度は 9 8.3 % eeであった。

 $(\alpha)_{n}^{25}$ 5.11° (C=20.0, CHC ℓ_{3})

使用例3

100 元のステンレス製オートクレーブに、実施例 8 で得られた [Ir(COD)((-)-OcH-BINAP)] BF。206 mg(0.2mmol)を入れ、窒素置換した後、テトラヒドロフラン/メタノール=5/1混合液2 ml及び3ーオキソテトラヒドロチオフェン2.07 g(20.3 mmol)を加え、水素圧50 kg/cm²、30 cで45時間撹拌した。反応終了後、メタノールを留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=8/1)で未反応物と水素化物を分離し、0.56 gの3ーヒドロキシテトラヒドロチオフェンを得た。

 $[\alpha]_{p}^{24} - 8.95^{\circ}$ (C=2.0, CHC ℓ ₃)

文献値は [α]² 4 - 14.6° (C=2, CHC ℓ₃) 従って本品の光学純度は62.1% eeである。 [発明の効果] 本発明の Och-BINAPは、不斉合成用触媒の配位子として優れたものであり、これとロジウム、ルテニウム、イリジウム、パラジウム等の遷移金属との錯体は、不斉水素化、不斉異性化、不斉シリル化等、種々の不斉合成用触媒として優れた触媒活性を有し、これを用いれば光学純度の高い光学活性体を製造することができる。

以上

出願人 高砂香料工業株式会社

代理人 弁理士 有 賀 三



弁理士 髙 野 登志雄



弁理士 中 嶋 俊



第1頁の続き

⑤Int. Cl.	5	識別記号		庁内整理番号
C 07 F	9/50 9/53 15/00		A B E	7731-4H 7731-4H 7731-4H 7731-4H
// C 07 B	61/00 3/02	3 0 0	Ē B	7731-4H 6742-4H

手統補正 書(自発)

平成3年10月15日



特許庁長官 深 沢 亘 殿

1. 事件の表示

平成2年特許顧第263440号

2. 発明の名称

- 2.2°-ピス (ジフェニルホスフィノ) -5.5°.6.6°.7.7°.8.8°-オ クタヒドロー1.1°-ピナフチル及びこれを配位子とする遷移金属錯体

3. 補正をする者

事件との関係 出願人 名 称 高砂香料工業株式会社

4. 代理人

住所 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号(〒103) 共同ビル 電話(3669)0904(代) 証明 氏名(6870) 弁理士有 賀三 幸 住所同 上 氏名(7756) 弁理士高野登志雄 住所同 上 氏名(9673) 弁理士中嶋俊夫

5. 補正命令の日付 /

自 発 〔3.10.16〕 方式 〔

「Ru₂C 2 。(OcH-BINAP) (NBt₃)」とあるを 「Ru₂C 2 。(OcH-BINAP) 2 (NBt₃)」と訂正する。

- (4) 同第13頁第11行 「Ru₂Cℓ₄(BINAP) (NEt₅)」とあるを 「Ru₂Cℓ₄(BINAP)₂(NEt₅)」と訂正する。
- (5) 同第15頁第7行および第20頁第8行 「キラルセル〇G」とあるを 「CHIRALCBL OG」と訂正する。
- (6) 同第15頁下から第3行 「約日立製作所製」とあるを 「約サカライテスク製」と訂正する。
- (7) 同第18頁第11行「ジフェニルホスホリル」とあるを「ジフェニルホスフィニル」と訂正する。
- (8) 同第25頁下から第2行「ポネット」とあるを「ベネット」と訂正する。
- (9) 同第29頁第10~13行 「ジクロローπーベンゼンー〔2,2'ーピス(ジフェニルホスフィノ) -5,5',6,6',7,7'.8,8'ーオ

6. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄

7. 補正の内容

(i) 明細 中、第7頁最終行

とあるを

(II) (IV)

と訂正する。

- (2) 同第 9 頁第 5 行 「ホスホリル」とあるを 「ホスフィニル」と訂正する。
- (3) 同第11頁第6行

クタヒドロー1,1'ーピナフチル] ルテニウム」と あるを

「クロローπーベンゼンー (2.2'ーピス (ジフェニルホスフィノ) -5.5'.6,6'.7,7',8.8'ーオクタヒドロー1,1'ーピナフチル] ルテニウムクロライド」と訂正する。